(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-37964 (P2000-37964A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000.2.8)

(51) Int.Cl.7

B41N 1/08

3/03

餓別配号

FI B41N 1/08 テーマコート\*(参考)

3/03

2H114

3/03

# 審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平10-209845

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

(22)出願日

平成10年7月24日(1998.7.24)

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 澤田 宏和

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(72)発明者 榊 博和

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 100073874

弁理士 萩野 平 (外4名)

Fターム(参考) 2H114 AA04 AA14 DA04 FA06 GA08

# (54) 【発明の名称】 平版印刷版用支持体

# (57)【要約】

【課題】 電気化学的粗面化処理による粗面化が均一 で、かつ検版性及び面状に優れた平版印刷版用支持体を提供する。

【解決手段】 Fe:0.2~0.4 wt%、Si:0.03~0.15 wt%、Cu:0.006~0.03 wt% た Ti:0.020~0.03 0 wt%を含有し、かつ Ti/Cu:1~5を満たし、残部が不可避不純物とA1とからなり、A1純度が99.3 wt%以上であって、その表面から厚み方向深さ5 $\mu$ mまでの領域に位置する結晶粒の圧延方向に垂直な板幅方向の長さが3 $0\mu$ m~15 $0\mu$ m~、かつ圧延方向に一致する方向の長さが100 $\mu$ m~3000 $\mu$ m~ある板材の表面を、電気化学的粗面化を含む粗面化処理を施してなることを特徴とする平版印刷版用支持体。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 Fe:0.2~0.4wt%、Si:0.  $0.3\sim0.15$  wt%, Cu: 0.006 $\sim0.03$  wt %、Ti:0.020~0.030wt%を含有し、かつ Ti/Cu:1~5を満たし、残部が不可避不純物とA 1とからなり、A1純度が99.3wt%以上であって、 その表面から厚み方向深さ5 µmまでの領域に位置する 結晶粒の圧延方向に垂直な板幅方向の長さが30μm~ 150μmで、かつ圧延方向に一致する方向の長さが1 00 μm~3000 μmである板材の表面を、電気化学 10 的粗面化を含む粗面化処理を施してなることを特徴とす る平版印刷版用支持体。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は平版印刷版用支持体 に関し、特に電気化学的粗面化処理による粗面化形状が 均一で、かつ検版性及び面状に優れた平版印刷版用支持 体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来より、平版印刷版用支持体としてア 20 ルミニウム合金板が用いられている。そして、とのアル ミニウム合金板は、感光層との密着性及び非画像部の保 水性を付与するために粗面化処理が施される。粗面化方 法としては、従来から、ボールグレインやブラシグレイ ン等の機械的粗面化法、塩酸や硝酸等を主体とする電解 液を用いてアルミニウム合金板の表面を電解研磨する電 気化学的粗面化法、酸溶液によりアルミニウム合金板の 表面をエッチングする化学的粗面化法等が知られている が、近年では、電気化学的粗面化法により得られた粗面 はピット (凹凸) が均質で、印刷性能に優れることか ら、この電気化学的粗面化法と他の粗面化方法とを組合 わせて粗面化するととが主流になってきている。

【0003】しかしながら、この電気化学的粗面化処理 においても、用いるアルミニウム合金板によっては、面 質ザラツキと呼ばれる鮫肌状のムラやストリークと呼ば れる筋状のむら等の面状不良が生じている。とのような 面状不良は、アルミニウム合金板の表層部分(表面から 深さ数μπ程度の領域)の結晶組織に起因することが知 られており、アルミニウム合金組成とともに結晶組織、 特に結晶の大きさや形状について種々検討されている。 例えば、特開平8-179496号公報には、Fe:  $0.25\sim0.5$ wt%,  $Si:0.03\sim0.1$ wt%, Cu: 0. 0054~0. 04wt%, Ti: 0. 005 ~0.020wt%を含有し、かつ最外表面層のマクロ組 織粒の圧延方向に垂直な方向の大きさが50~200 μ mであるアルミニウム合金板を電気化学的に粗面化した 平版印刷版用支持体が記載されている。また、特開昭6 3-47349号公報には、Mg:0.30~1.0wt %, Si: 0. 3~1. 3wt%, Cu: 0. 003~

方向の結晶粒の平均幅が40μm以下であるアルミニウ ム合金板が記載されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記に 挙げたような従来のアルミニウム合金板は、ストリーク の改善には効果が認められるものの、面質ザラツキの改 善は十分ではなく、また電気化学的粗面化の均一性に劣 るという問題がある。更に、通常の平版印刷版の作製で は、画像を焼き付けた際の検版作業、即ち画像の欠落が ないが、あるいは不要な分に画像が残っていないかを目 視により確認することが行われるが、その際支持体の表 面が黒っぽいと、視認性が低下して検版作業の正確性に 悪影響を与えるようになる。従来のアルミニウム合金板 では、Tiの含有量が少ないことから、支持体とした時 に表面が黒くなりやすく、正確な検版作業を行う上での 妨げになっている。

【0005】本発明はとのような状況に鑑みてなされた ものであり、電気化学的粗面化処理による粗面化が均一 で、かつ検版性及び面状に優れた平版印刷版用支持体を 提供することを目的とする。

# [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課 題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、アルミニウム合 金板を特定の合金組成とし、かつその表層部に位置する 結晶粒の大きさを特定することにより、従来を上回る均 一な粗面化と、検版性及び面状の改善を実現し得ること を見い出し、本発明を完成するに至った。即ち、上記の 目的は、本発明の、Fe:0.2~0.4 wt%、Si: 0. 03~0. 15wt%, Cu: 0. 006~0. 03 30 wt%、Ti:0.020~0.030wt%を含有し、か つTi/Cu:1~5を満たし、残部が不可避不純物と A 1 とからなり、A 1 純度が99.3 wt%以上であっ て、その表面から厚み方向深さ5μmまでの領域に位置 する結晶粒の圧延方向に垂直な板幅方向の長さが30μ  $m\sim150\mu m$ で、かつ圧延方向に一致する方向の長さ が100 µm~3000 µmである板材の表面を、電気 化学的粗面化を含む粗面化処理を施してなることを特徴 とする平版印刷版用支持体により達成される。

## [0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。本発明の平版印刷版用支持体において、Feは 0. 2~0. 4 wt%が添加される。Feは支持体の強度 に大きく影響を与えるため、含有量が0.2 wt%未満で は、機械的強度が低く過ぎて平版印刷版として印刷機の 版胴に取り付ける際に、版切れを起こしやすくなる。 一 方、含有量が0. 4 wt%を越えると、必要以上の高強度 となり、平版印刷版として印刷機の版胴に取り付ける際 にフィットネス性が劣るようになり、印刷中に版切れを 起としやすくなるので望ましくない。但し、校正刷り用 0. 10 wt%含有し、かつ表面の圧延方向に垂直な板幅 50 途に使う印刷版の場合は、これらフィットネス性や強度 に関する制約は重要でなくなる。

【0008】Siは原材料であるAl地金に不可避不純 物として含有されているため、原材料差によるバラツキ を防ぐため、意図的に微量添加されることが多い。その 際、含有量がO. 15 wt%を越えると印刷した際に、非 画像部が汚れやすくなるという不具合がある。一方、原 材料によっては既に 0.03 wt%以上の含有量を持つ場 合があるため、これ未満の数値は現実的でない。また、 SiはA1-Fe-Si系金属化合物を形成して電解粗 面を均一化する効果があり、従って含有量が0.03wt 10 %未満では、この効果が得られない。更に、含有量とし て0.03wt%未満を維持するためには、高価な高純度 A1地金を必要とするためこの点からも現実的でない。 従って、Siの含有量は0.03~0.15wt%、好ま しくは0.04~0.10wt%とする。

【0009】Cuは電気化学的粗面化を制御する上で非 常に重要な元素である。従って、含有量が0.006wt %未満では、電気化学的にピットを形成する際の表面酸 化皮膜の抵抗が過小となるため、均一なピットが形成さ れない。一方、含有量が0.03 wt%を越えると、逆に 20 ピットを形成する際の表面酸化皮膜の抵抗が過大となる ため、粗大なビットが生成されやすくなる。とのビット 生成の均一さは、優れた印刷適性を得るために不可欠な 項目である。従って、Cuの含有量は0.006~0. 03wt%、好ましくは0.01~0.02wt%とする。 【0010】Tiは、従来より鋳造時の結晶組織を微細 にするために添加され元素であり、A I-Ti合金の形 で、あるいはAI-B-Ti合金の形で添加される。し かし、本発明では、TiがO電気化学的粗面化の均一化 する効果を持つこと、GTi含有量によって粗面化処理 後の支持体の色相が変化することを見い出し、絶対量と ともにCuとの相対量の最適値を見い出したことを特徴 とする。即ち、本発明におけるT i 含有量は、絶対量で 0.020~0.030wt%、好ましくは0.022~ 0.028wt%であり、かつTi/Cu比が1以上5以 下、好ましくは1.2以上4以下である。Ti添加量が 0.030 wt%を越える場合には、電気化学的粗面化処 理においてピットを形成する際の表面酸化皮膜の抵抗が う不具合が生じる。一方、添加量が0.020wt%未満 では、支持体の表面が黒くなり、検版作業に支障を来す ようになる。加えて、鋳造組織が微細化されないため に、種々の工程を経て0.1~0.5mmの厚みに仕上げ た後も、粗大な鋳造組織の痕跡が残とり、外観に著しい 不良を生じるという不具合がある。また、電気化学的粗 面化に際して、Tiはピットを形成する時に表面酸化皮 膜の抵抗を下げ、一方Cuは表面酸皮膜の抵抗を上げる という相反するというそれぞれの効果のバランスを取る ととで、均一な電気化学的粗面化を実現できる。従っ

て、Ti/Cu比が1未満及び5を越える場合には、何 れもピットの均一性が悪くなる。また、Ti/Cu比が 1未満の場合には、上記のTi含有量が少ないことに相 当して検版性を悪化させる。

【0011】アルミニウム合金の残部は不可避不純物と アルミニウムであるが、上記に挙げた各成分の最大合計 量からアルミニウム合金のアルミニウム純度は99.3 wt%以上となる。

【0012】上記のアルミニウム合金を板材とするに は、例えば下記の方法が採用できる。先ず、所定の合金 成分に調整したアルミニウム合金溶湯を常法に従い清浄 化処理を施し、鋳造する。清浄化処理には、溶湯中の水 素などの不要なガスを除去するために、フラックス処 理、Arガス、C1ガス等を使った脱ガス処理や、セラ ミックチューブフィルタ、セラミックフォームフィル タ、等のいわゆるリジッドメディアフィルターや、アル ミナフレーク、アルミナボール等を濾材とするフィルタ や、グラスクロスフィルター等を使ったフィルタリン グ。あるいは、脱ガスとフィルタリングを組み合わせた 処理が行われる。

【0013】次いで、上記溶湯を鋳造する。鋳造方法に 関しては、DC鋳造法に代表される、固定鋳型を用いる 方法と、連続鋳造法に代表される、駆動鋳型を用いる方 法とがあり、何れの方法も可能である。例えばDC鋳造 を行った場合、板厚300~800mmの鋳塊が製造でき る。その鋳塊は、常法に従い、面削により表層の1~3 Omm、望ましくは、1~10mmが切削される。その後、 必要に応じて、均熱化処理が行われる。均熱化処理を行 う場合、金属間化合物が粗大化してしまわないように、 に大きく関与すること、②Cuの持つ上記の特性と相反 30 450~620℃で1時間以上、48時間以下の熱処理 が施される。1時間より短い場合は、均熱化処理の効果 が不十分となる。次いで、熱間圧延、冷間圧延を行っ て、アルミニウム圧延板とする。熱間圧延の開始温度と しては、350~500℃の範囲とする。冷間圧延の、 前、または後、またはその途中において中間焼鈍処理を 施しても良い。この場合の中間焼鈍条件は、バッチ式焼 鈍炉を用いて280℃~600℃で2~20時間、望ま しくは、350~500℃で2~10時間加熱する方法 や、連続焼鈍炉を用いて400~600℃で360秒以 過小となるため、均一なビットが形成されなくなるとい 40 下、望ましくは、450~550℃で120秒以下の加 熱処理が採用できる。連続焼鈍炉を使って、10℃/秒 以上の昇温速度で加熱すると、結晶組織を細かくすると ともできる。

> 【0014】ととまでの工程により、アルミニウム合金 板の表面から厚み方向深さ5 μmまでの領域に位置する 結晶粒の大きさを、その圧延方向に垂直な板幅方向の長 さ (以下、幅と呼ぶ) が30 µm~150 µmで、かつ 圧延方向に一致する方向の長さ(以下、長さと呼ぶ)が 100μm~3000μmの範囲に調整することができ 50 る。平版印刷版の支持体では、面状の均一性が、上記し

た検版性を良好にするために白色であることと同等以上 に重要な項目である。との面状の均一性は、アルミニウ ム合金板の表層部に位置する結晶粒の大きさに依存す る。表層部に位置する結晶粒の幅はストリークに影響 し、結晶粒の長さは面質ザラツキに影響する。本発明で は、結晶粒の幅を30 µm~150 µm、長さを100 μm~3000μmに規定することにより、良好な面状 が得られることを見い出した。結晶粒の幅において、長 さが150 µmを越える場合にはストリークが発生し、 め現実的ではない。結晶粒の長さについては、3000 μmを越える場合には面質ザラツキが生じ、一方100 μm未満では過度の結晶微細化を必要とするため現実的 ではない。特に好ましくは、結晶粒の幅は35µm~1 40 μm. 長さは150μm~2800μmである。ま た、平版印刷版においては、その用途によって、アルミ ニウム合金板の表層0~3μmを支持体の表層とする場 合もあれば、アルミニウム合金板の表層から4~5μm を支持体の表層とする場合もある。従って、本発明のよ うに、アルミニウム合金板の表面から厚み方向深さ5μ 20 mの領域における結晶粒の大きさを規定することは、汎 用性の面からも有意義である。

【0015】上記の如く結晶粒の大きさを調整され、所 定の厚さ、例えば0.1~0.5mmに仕上げられたアル ミニウム合金板は、更にローラレベラ、テンションレベ ラ等の矯正装置によって平面性を改善しても良い。ま た、板巾を所定の巾に加工するため、スリッタラインを 通すととも通常行われる。

【0016】とのようにして作られたアルミニウム合金 板は、次いで平版印刷版用支持体とするために粗面化処 30 た、表面も白色もしくは灰色に近い色相を呈しており、 理が施される。上述したように、本発明のアルミニウム 合金板は電気化学的粗面化処理に適しており、従って、 粗面化処理として電気化学的粗面化処理と、機械的粗面 化処理及び/または化学的粗面化処理とを適宜組み合わ せることが好ましい。電気化学的粗面化処理は、アルミ ニウム合金板の表面に微細な凹凸を付与することが容易 であるため、印刷性の優れた平版印刷版を作るのに適し ている。この電気化学的粗面化処理は、硝酸または塩酸 を主体とする水溶液中で、直流又は交流を用いて行われ る。 との粗面化により、平均直径約0.5~20 µmの 40 クレーターまたはハニカム状のピットをアルミニウム表 面に30~100%の面積率で生成することが出来る。 ことで設けたピットは、印刷版の非画像部の汚れ難さと 耐刷力を向上する作用がある。本発明においては、との 電気化学的粗面化処理の諸条件は特に限定されるもので はなく、一般的な条件で行うことができる。

【0017】これと組み合わされる機械的粗面化処理 は、アルミニウム合金板表面を、一般的には平均表面粗 さ0.35~1.0 µmとする目的で行われる。本発明 においては、この機械的粗面化処理の諸条件は特に制限 50 で結晶粒界を観察可能とし、偏光顕微鏡で結晶組織を写

されるものではないが、例えば特開平6-135175 号公報、特公昭50-40047号公報に記載されてい る方法に従って行うことができる。また、化学的粗面化 処理も特に制限されるものではなく、公知の方法に従う ことができる。

【0018】上記の粗面化処理に引き続き、通常はアル ミニウム合金板の表面の耐磨耗性を高めるために陽極酸 化処理が施されるが、本発明においても陽極酸化処理を 施すことが好ましい。この陽極酸化処理に用いられる電 一方30μm未満では過度の結晶微細化を必要とするた 10 解質としては多孔質酸化皮膜を形成するものならば、い かなるものでも使用することができる。一般には硫酸、 リン酸、シュウ酸、クロム酸、またはそれらの混合液が 用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によ って適宜決められる。陽極酸化の処理条件は用いる電解 質によって変わるので一概に特定し得ないが、一般的に は電解質の濃度が1~80wt%、液温は5~70℃、電 流密度1~60A/dm²、電圧1~100V、電解時間1 0秒~300秒の範囲にあれば適当である。

> 【0019】また、印刷時の汚れ性能を向上するため、 電気化学的粗面化処理及び水洗を行った後、アルカリ溶 液で軽度のエッチング処理を行ってから水洗しH、SO。 溶液でデスマットを行った後水洗し、引き続きH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 溶液中で直流電解を行って陽極酸化皮膜を設けてもよ い。更に、必要に応じて、シリケート等による親水化処 理を施してもよい。

【0020】以上のようにして本発明の平版印刷版用支 持体が得られるが、この支持体はピットが均一に形成さ れており、ストリークや面質ザラツキ等の面状不良も無 く、平版印刷版とした時に良好な画質が得られる。ま 検版作業を容易に行うことができる。尚、平版印刷版と するには、表面に感光材を塗布・乾燥して感光層を形成 すればよい。感光材は特に限定されるものではなく、通 常、感光性平版印刷版に用いられているものを使用でき る。そして、リスフィルムを用いて画像を焼き付け・現 像処理、ガム引き処理を行うことで、印刷機に取り付け 可能な印刷版とすることができる。また、高感度な感光 層を設けると、レーザを使って画像を直接焼き付けると とも出来る。

## [0021]

【実施例】表1に示す組成のアルミニウム合金を用いて DC鋳造し、その鋳塊を面削した後、均熱化処理、熱間 圧延、中間焼鈍及び冷間圧延を順次行うとともに、処理 条件を変えて、表2に示す如く表面から深さ5 µmの領 域に位置する結晶粒の大きさを調整したアルミニウム合 金板を作製した。結晶粒の大きさの測定は、アルミニウ ム合金板の表面をアルミナ懸濁液(粒子径0.05μ m) を用いて約1~1. 5 μmバフ研磨した後、10% HF溶液で約0.5~1.0μmエッチングを行うこと

真撮影し、写真から結晶粒の幅と長さを測定した。そし て、各アルミニウム合金板について、以下の粗面化処理 を施した。先ず、バミス懸濁液を板の表面に供給しなが らブラシグレイン処理を行い、機械的な粗面化処理を施 した。次いで、表面を水洗してから、NaOH溶液でエ ッチング処理を行い、水洗後HNO,溶液でデスマット 処理を行い、更に水洗後HNO,溶液中で、交流電解を 行うことで電気化学的粗面化処理を行った。水洗後、希 薄NaOH溶液で軽くエッチングを行い、水洗後H。S  $O_{\bullet}$ 溶液でデスマットを行った。そして、水洗後 $H_{\bullet}$ SO 10 とした。それぞれの評価結果を表2に示した。 、溶液中で直流電解を行って陽極酸化皮膜を形成して、 実施例及び比較例の支持体を作製した。

\*ビットの均一性、検版性(白色度)及び面状評価を行っ た。ビットの均一性は粗面をSEM観察して判定し、サ イズの揃っている場合を「○」、そうでない場合を 「×」とした。検版性は目視評価と白色度計を併用して 評価し、白くで画像部とのコントラストが明確に出来る 場合を「○」、過度に黒っぽい色の場合を「×」とし た。面状評価は目視でストリーク(スジ状のムラ)及び 面質ザラツキ(鮫肌状のムラ)の発生の有無を調べ、発 生していない場合を「○」、発生している場合を「×」

[0023]

【表】】

【0022】上記の如く処理された各支持体について、\*

成分	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Al	Ti/Cu
0	0.06	0.30	0.017	0,001	0.001	0.001	0.03	99.6	1.8
2	0.10	0.35	0.015	0.001	0.001	0.001	0.022	99.5	1.5
3	0.15	0.35	0.006	0.001	0.010	0.001	0.03	99.4	5
<b>4</b> )	0.04	0.32	0.024	0.001	0.001	0.001	0.015	99.6	0.6

[0024]

※20※【表2】

		表層結晶	泣のサイズ	電解粗面化	検版性	面状
	成分	幅 (µm)	長さ(μm)	の均一性	(白色度)	
 実施例 - l	①	140	2800	0	0	0
実施例-2	2	6.0	600	0	0	0
実施例-3	3	3 5	150	0	0	0
実施例-4	0	5 0	500	0	0	0
比較例-1	@	7 0	800	Δ	×	0
比较例-2	<b>4</b>	170	3 3 5 0	Δ	×	×
比較例-3	0	150	3100	0	0	×

【0025】表2に示す通り、実施例では、結晶粒の大 きさを所定の範囲内としたことにより、電解粗面化によ り均一なピットが形成され、かつ検版性に優れ、面状に も優れた平版印刷版用支持体とすることができる。これ に対して、Ti/Cu比が本発明の範囲外である比較例 - 1 では、結晶粒の大きさが本発明の範囲内であって も、表面が黒く検版性に劣り、またピットの均一性も余 り良くない。また、結晶粒の幅及び長さ共に本発明の範 囲外である比較例-2では、ストリークと面質ザラツキ 40 の両方が発生して面状が不良であり、さらにTi/Cu 比が本発明の範囲外であることから検版性も悪く、ビッ トの均一性も余り良くない。また、結晶粒の長さが本発 明の範囲外である比較例-3では、面質ザラツキが発生 して面状を不良にしている。

【0026】以上の実施例では、粗面化処理として、機 械的粗面化処理と電気化学的粗面化処理とを組み合わせ た例を示したが、本発明は優れた電気化学的粗面化特性 を示し、かつ優れた検版性及び面状を示すものであっ て、上記の例には限定されず、電気化学的粗面化処理を 施す全ての平版印刷版用支持体に適用できることはいう までもない。

#### [0027]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 合金組成とともに、表層部における結晶粒の大きさを特 定したことにより、電気化学的粗面化処理が均一になさ れ、かつ検版性及び面状に優れた平版印刷版用支持体が 得られる。